(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-157106

(5) Int. Cl. 3

G 11 B

H 01 F 10/16 C 22 C 19/03

5/66

識別記号

庁内整理番号 7354-5E 7821-4K 6835-5D **33公開** 昭和58年(1983)9月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

64記録媒体

21)特

頁 昭57-38866

22H

願 昭57(1982)3月13日

⑫発 明 者

加藤敏雄 横浜市神奈川区守屋町 3 —12日

本ビクター株式会社内

⑫発 明 者 清水滋雄

横浜市神奈川区守屋町3-12日

本ビクター株式会社内

⑪出 願 人 日本ビクター株式会社

横浜市神奈川区守屋町3丁目12

番地

個代 理 人 弁理士 宇高克己

明細書

1. 発明の名称

記錄媒体

2. 特許請求の範囲

Niが約55~78重量 4、Coが約15~41重量 5、及びPが約3~8重量 5の組成の垂直磁化膜 で磁性膜を構成したことを特徴とする記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は記録媒体に係り、記録媒体の磁性膜として、Niが約55~78 重量 %、Coが約15~41 重量 %、及びPが約3~8 重量 %の組成より なる垂直磁化膜を用いることによつて、高密度記録再生が可能となる記録媒体を提供することを目的とする。

従来、一般に用いられている磁気テープや磁気 デイスク等の磁気記録媒体は、基板上に磁性層が 形成されたものであり、このような磁気記録媒体 に磁気記録媒体面と平行な方向の磁化を行なりこ とによつて記録再生を行なつている。しかし、こ のような水平方向の磁気記録では、高密度記録化、 すなわち短波長記録化に伴ない、磁気記録媒体自体において自己減磁作用が増大し、再生出力が著 しく低下したものとなる。

そとで、短波長記録化に伴なつて増大する自己 滅磁の問題を解決する手段として、短波長記録に なればなる程自己減盛作用が弱いものとなる垂直 磁化膜配録媒体が有望視されるに至つている。と のような磁気記録媒体の磁性膜が垂直磁化膜であ る条件は、膜面に垂直方向に磁化容易軸を持ち、 かつ磁気モーメントが膜面に垂直であること、す なわち磁気異方性定数が正であるということであ る。 この磁気異方性定数 Ku は、膜 固 有 の 垂直異 方性定数を K.、 反磁場を 2 π M s (M s は飽和磁化) とすると、Ku=K, -2πMs で表わされるもので あるから、磁性膜が垂直磁化膜であるということ は、Ku>OすなわちK、>2πM² でをければな らず、しかも膜固有の垂直異方性定数が反磁場よ りも大きければ大き程磁気記録媒体として望まし いものとなる。

このような垂直磁化膜は、例えば不純物を含ま

ないコバルト単体の薄膜の飽和磁化は約1400 emu/cc もあり、不純物を含まないコパルト単体 の磁性膜の磁気異方性定数は負の値のものであり、 垂直磁化膜は実現されておらず、その為コパルト に対して各種の不純物を混入することによつて飽 和磁化を小さなものとする試みがなされている。 例えば、Oo (75 重量 %) - Ni (20 重量 %) --P (3 重量 #) - Mn (2 重量 #) の組成のコパ ルト合金磁性膜等が提案されているが、との磁性 膜は磁気異方性定数が正の値のものであるといつ ても、ゼロに近い値のものであり、垂直磁気記録 方式に適した磁気特性のものではなく、不満足な ものである。尙、上記組成のものについては、Mn が垂直磁化膜となるのに重要な因子となつており、 Mn がたい場合には、すなわち Co、Ni、Pの組成 では磁気配録媒体に望ましい垂直磁化膜は実現さ れていない。

本発明は、例えばメッキ法等通常の薄膜形成技術によつて、Ni が 55.2~77.1 重量 5、Ooが 15.8~40.9 重量 5、P が 3.9~7.5 重量 5 の組成よりな

重量系、Pが4.7重量系のものであり、この磁性膜 の X 線回折パターン、(002)面のロツキング曲 線、ヒステリシス曲線、トルク曲線を求めると、 それぞれ第1図、第2図、第3図、第4図に示す 通りであつた。これらによれば、すなわちX線回 折パターンによれば、(002)面のみがピークと して現われており、 a-Ooの六方最密構造の C軸 は膜面に垂直方向に配向したものとなつており、 C軸の分散度合は、ロッキング曲線の半値巾40se が比較的小さいことから、配向性のよいことを表 わしている。加えて、垂直磁化膜棒有のヒステリ シス曲線、すなわちMr(エ) / Mr(2V) > 1 を示し ており、さらにはトルク曲線においても垂直磁化 膜の特徴を示し、その磁気異方性定数 Ku は 8.4.8 × 10° erg/cc の正の大きな値をもつ垂直磁化膜 であり、垂直磁気記録方式の記録媒体として優れ たものである。

又、前記実施例と同様にして、Ni が 55.2~77.1 重量 %、Co が 15.8~40.9 重量 %、P が 3.9~7.5 重量 %の組成比よりなるNi—Oo—P 合金磁性膜 るNi-Oo-P合金磁性膜を例えば非磁性基板上に 形成することによつて、磁気異方性定数が正の大 きな値で垂直磁気記録方式に適したものとなる記 録媒体を開発したものであり、以下その実施例に ついて説明する。

約0.2 m厚の圧延鋼板を案材とし、との案材を電解洗浄及び酸中和処理等によつ t 表面を 清浄、活性化処理した後、例えば無電解メッキ法によつ てニッケル・リン非磁性膜を、例えば約0.15~0.20 μm 厚メッキする。

このメッキ処理された圧延網板をベースとして、例えば濃度が約 60~80 g/Lの塩化ニッケル、濃度が約 160~180 g/L の塩化コパルト、濃度が 50~100 g/L の塩化アンモニウム、濃度が約 4~8 g/L の次亜燐酸ナトリウムのメッキ浴中に浸漬し、通常の無電解メッキが行なわれる浴温で電気メッキを行ない、ベース上に例えば約 0.24 μm 厚の NiーCo-P合金磁性膜を形成する。

上記のようにして構成された記録媒体の磁性膜の組成は、例えば Ni が 61.8 重量 %、 Coが 3 3.5

をベース上に構成した記録媒体について、そのX 線回折パターン、ロッキング曲線、ヒステリシス 曲線、トルク曲線等より特性を求めると表のより になり、垂直磁気記録方式の記録媒体として優れ た垂直磁化膜であつた。

表

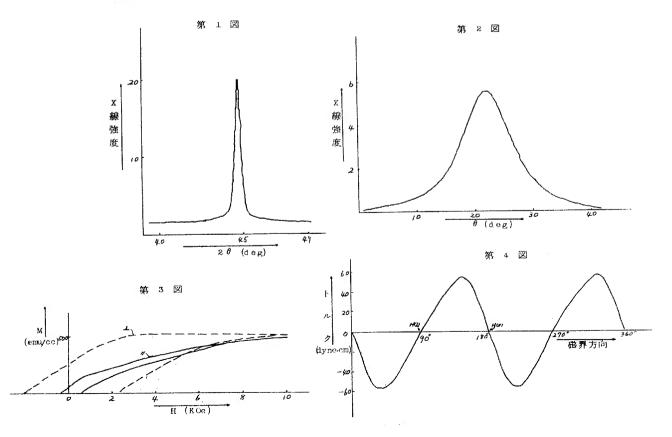
膜組足	₹ (1 1111	1 %)	磁気特性				C 軸配向 性		磁気異方性 定数 Ku
			Hc (0e)		Мв	Mr (4)	48 50	ークの 相	(erg/
Νi	Co	P	(11)	(1)	/cc)	Mr(a)	(4)	対強度	cc)
818	3 3.5	4.7	460	2150	507	4.34	10.3	89	848×10 ⁵
5 5.2	40.9	3.9	500	1800	687	2.75	7.3	100	6.42×10 ⁵
71.7	20.8	7.5	400	2500	229	4.55	22.4	12	5.23×10 ⁵
64.9	30.3	4.8	500	1800	604	2.58	10.3	12	448×10 ⁵
77,1	158	7.1	500	1380	141	4.97	25.2	10	208×10 ⁵
649	27.9	7.2	150	800	93	200	28.3	9	7.10×10 ⁴

上述の如く、本発明に係る記録媒体は、Niが 約55~78 重量が、Coが約15~41重量が、及びPが約3~8重量がの組成の垂直磁化膜で磁性

4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図及び第4図は、本発明に係る記録媒体の1実施例のX額回折パターン、ロッキング曲線、反磁場補正のないヒステリシス曲線及びトルク曲線の説明図である。

特許出願人 日本ビクター株式会社 代 理 人 字 高 克



PAT-NO: JP358157106A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58157106 A

TITLE: RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: September 19, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KATO, TOSHIO SHIMIZU, SHIGEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

VICTOR CO OF JAPAN LTD N/A

APPL-NO: JP57038866

APPL-DATE: March 13, 1982

INT-CL (IPC): H01F010/16 , C22C019/03 ,

G11B005/66

US-CL-CURRENT: 420/435

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a recording medium suitable through the vertical magnetic recording system by forming an Ni-Co-P alloy magnetic film on a non-magnetic substrate.

CONSTITUTION: As a base, a rolled copper plate

coated with a nickel-phosphor non-magnetic film through the electroless plating is soaked in a plating bath containing nickel chloride with concentration of about 60~80q/l, cobalt chloride with 160~180g/l, ammonium chloride with 50~100g/l and sodium hypophosphate with 4~8q/l and electroplated to form an Ni-Co-P alloy magnetic film. The magnetic film is composed of 61.8wt% Ni, 33.5wt% Co and 4.7wt% P, and according to an X-ray diffraction pattern, a surface 002 only appears as a peak and the axis C of α -Co of the hexagonal closest construction is arranged in the direction perpendicular to the film surface, whereas the degree of dispersion represents superior orientation. In other words, the Ni-Co-P alloy magnetic film composed of 55~78wt% Ni, 15~41wt% Co and 3~8wt% P is a vertically magnetized film whose magnetization facilitating axis of the α -Co is perpendicular to the film surface and relatively short of dispersion and whose anisotropic constant is large, whereas the coercive force in the vertical direction shows a value as large as about 800~25,000e.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio